



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출원 번호 : 10-2003-0049076
Application Number

출원 년 월 일 : 2003년 07월 18일
Date of Application JUL 18, 2003

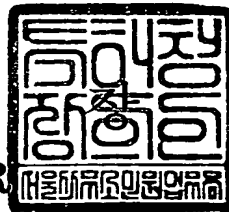
출원인 : 삼성에스디아이 주식회사
Applicant(s) SAMSUNG SDI CO., LTD.



2003 년 09 월 17 일

특 허 청

COMMISSIONER





1020030049076

출력 일자: 2003/9/23

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【제출일자】	2003.07.18
【발명의 명칭】	평판표시장치
【발명의 영문명칭】	Flat Panel Display
【출원인】	
【명칭】	삼성에스디아이 주식회사
【출원인코드】	1-1998-001805-8
【대리인】	
【성명】	박상수
【대리인코드】	9-1998-000642-5
【포괄위임등록번호】	2000-055227-0
【발명자】	
【성명의 국문표기】	구재본
【성명의 영문표기】	KOO, JAE BON
【주민등록번호】	720706-1767718
【우편번호】	449-846
【주소】	경기도 용인시 수지읍 풍덕천리 풍림아파트 105동 504호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	박지용
【성명의 영문표기】	PARK, JI YONG
【주민등록번호】	700331-1823311
【우편번호】	442-470
【주소】	경기도 수원시 팔달구 영통동 993-5, 204호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	박상일
【성명의 영문표기】	PARK, SANG IL
【주민등록번호】	750320-1042314



1020030049076

출력 일자: 2003/9/23

【우편번호】	158-074
【주소】	서울특별시 양천구 신정4동 983-12호 한슬그린아트빌 B동 501호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이기용
【성명의 영문표기】	LEE, KI YONG
【주민등록번호】	630316-1002129
【우편번호】	449-731
【주소】	경기도 용인시 기흥읍 동성아파트 101-1406
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이을호
【성명의 영문표기】	LEE, UL HO
【주민등록번호】	720614-1575710
【우편번호】	449-906
【주소】	경기도 용인시 기흥읍 서천리 157-1
【국적】	KR
【심사청구】	청구
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사를 청구합니다. 대리인 박상수 (인)
【수수료】	
【기본출원료】	20 면 29,000 원
【가산출원료】	0 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	18 항 685,000 원
【합계】	714,000 원
【첨부서류】	1. 요약서·명세서(도면)_1통

**【요약서】****【요약】**

본 발명은 화소가 배열되는 화소부와 화소를 구동시켜 주기 위한 구동회로부의 박막 트랜지스터가 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는 장수명의 고속 평판표시장치를 개시한다.

본 발명의 평판표시장치는 다수의 화소가 배열된 화소부와; 상기 화소부의 화소를 구동시켜 주기 위한 구동회로부를 포함하며, 상기 화소부와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터는 게이트영역 또는 드레인영역이 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는다.

상기 화소부를 구동하는 박막 트랜지스터와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 하나의 박막 트랜지스터는 게이트영역 또는 드레인영역이 지그재그형상을 갖거나, 또는 다른 박막트랜지스터보다 길이는 같고 폭이 작거나, 폭은 같고 길이가 길거나 또는 폭은 작고 길이는 긴 구조를 갖는다.

【대표도】

도 3b



【명세서】

【발명의 명칭】

평판표시장치{Flat Panel Display}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 통상적인 유기전계 발광표시장치의 구성을 나타낸 도면,

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 구동회로부의 박막 트랜지스터의 평면구조를 도시한 도면,

도 3a 및 도 3b는 본 발명의 제1실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 화소부의 박막 트랜지스터의 평면구조 및 단면구조를 각각 도시한 도면,

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 제2실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 화소부의 박막 트랜지스터의 평면구조 및 단면구조를 각각 도시한 도면,

도 5는 본 발명의 제3실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 화소부의 박막 트랜지스터의 평면구조를 도시한 도면,

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

220, 320, 420, 520 : 반도체층 240, 340, 440, 540 : 게이트

221, 225, 321, 325, 421, 425, 521, 525 : 소오스/드레인 영역

251, 255, 351, 355, 451, 455, 551, 556 : 소오스/드레인 콘택

261, 265, 361, 365, 461, 465, 561, 565 : 소오스/드레인 전극

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- <11> 본 발명은 풀칼라 평판표시장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 화소부와 구동회로부의 박막 트랜지스터가 서로 다른 기하적인 구조를 갖는 장수명의 고속 평판표시장치에 관한 것이다.
- <12> 일반적으로, 평판표시장치인 유기전계 발광표시장치는 도 1에 도시된 바와같이 절연기판(100)상에 매트릭스형태로 다수의 화소가 배열된 화소부(110)와, 상기 화소부(110)를 구동시켜주기 위한 구동회로부를 구비한다. 상기 화소부(100)는 도면상에는 도시되지 않았으나, 다수의 게이트라인, 다수의 데이터라인 및 다수의 공통전원라인과, 상기 라인에 연결되는 복수개의 화소가 매트릭스형태로 배열된다. 각 화소는 EL소자와, 데이터라인으로부터의 데이터신호에 따른 구동전류를 상기 EL소자로 공급하기 위한 구동 트랜지스터와, 게이트라인에 인가되는 스캔신호에 응답하여 상기 구동 트랜지스터로 데이터신호를 전달하기 위한 스위칭 트랜지스터와, 상기 데이터신호를 저장하기 위한 캐패시터 등으로 이루어진다.
- <13> 상기 화소부(110)의 화소를 구동하기 위한 구동회로부는 상기 화소부(100)의 게이트라인을 구동하기 위한 스캔신호를 제공하기 위한 게이트 구동회로부(130)와, 상기 화소부(100)의 데이터라인으로 데이터신호를 공급하기 위한 데이터 구동회로부(120)를 포함한다.
- <14> 종래의 유기전계 발광표시장치(AMOLED)에서, 화소부의 박막 트랜지스터와 상기 구동회로부(120), (130)의 박막 트랜지스터가 모두 폴리실리콘 박막 트랜지스터로 구성되었다. 그러나, 180ppi 이상의 고해상도 AMOLED에서, 상기 화소부와 구동회로부를 폴리실리콘 박막 트랜지스터

로 구성하는 경우 박막 트랜지스터의 이동도가 커서 구동회로부의 고속동작특성은 얻을 수 있었다. 하지만, 온전류(on-current)가 매우 높기 때문에 화소부의 EL 소자를 통해 흐르는 전류량이 한계치를 초과하게 되고, 이로 인하여 단위면적당 휘도가 증가하여 EL 소자의 수명을 단축시키는 문제점이 있었다.

- <15> 한편, 필요한 정도의 온전류특성을 유지하기 위하여 이동도가 낮은 박막 트랜지스터로 화소부와 박막 트랜지스터로 구성하는 경우에는 온전류가 상대적으로 낮아져 적절한 휘도를 발생하므로 EL 소자의 수명단축문제는 해결할 수 있지만, 구동회로부의 고속동작특성을 만족시킬 수는 없었다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

- <16> 따라서, 본 발명은 상기한 바와같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 장수명의 평판표시장치를 제공하는 데 그 목적이 있다.
- <17> 본 발명의 다른 목적은 화소부와 구동회로부의 박막 트랜지스터를 서로 다른 기하학적인 구조로 형성하여 고속동작특성 및 장수명화를 얻을 수 있는 평판표시장치를 제공하는 데 있다.
- <18> 본 발명의 다른 목적은 화소부와 구동회로부의 박막 트랜지스터의 게이트영역 및 드레인 영역의 형상을 달리하여 고속동작특성 및 장수명화를 얻을 수 있는 평판표시장치를 제공하는 데 있다.

【발명의 구성 및 작용】

- <19> 상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 다수의 화소가 배열된

화소부와; 상기 화소부의 화소를 구동시켜 주기 위한 구동회로부를 포함하며, 상기 화소부와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터는 게이트영역이 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는 평판표시장치를 제공하는 것을 특징으로 한다.

<20> 상기 화소부를 구동하는 박막 트랜지스터와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 하나의 박막 트랜지스터는 게이트영역이 지그재그형상을 갖거나, 또는 다른 박막트랜지스터보다 길이는 같고 폭이 작거나, 폭은 같고 길이가 길거나 또는 폭은 작고 길이는 긴 구조를 갖는다.

<21> 상기 하나의 박막트랜지스터는 멀티플 게이트를 구비하고, 상기 멀티플 게이트사이에 고저항 오프셋영역을 구비한다. 상기 오프셋 영역은 지그재그형상을 갖거나, 또는 다른 박막트랜지스터보다 길이가 길거나 또는 폭이 좁은 구조를 갖는다.

<22> 또한, 본 발명은 다수의 화소가 배열된 화소부와; 상기 화소부의 화소를 구동시켜 주기 위한 구동회로부를 포함하며, 상기 화소부와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터는 적어도 드레인영역이 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는 평판표시장치를 제공하는 것을 특징으로 한다.

<23> 상기 화소부를 구동하는 박막 트랜지스터와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 하나의 박막 트랜지스터는 드레인영역이 지그재그형상을 갖거나, 또는 다른 박막트랜지스터보다 길이는 같고 폭이 작거나, 폭은 같고 길이가 길거나 또는 폭은 작고 길이는 긴 구조를 갖는다.



- <24> 상기 하나의 박막트랜지스터는 적어도 드레인영역이 고저항 오프셋영역을 갖는다. 드레인 오프셋영역은 지그재그형상을 갖거나, 또는 다른 박막트랜지스터보다 길이가 길거나 또는 폭이 좁은 구조를 갖는다.
- <25> 또한, 본 발명은 다수의 화소가 배열된 화소부와; 상기 화소부의 화소를 구동시켜 주기 위한 게이트 구동회로부와 데이터 구동회로부를 포함하며, 상기 화소부를 구성하는 적어도 하나의 박막 트랜지스터는 상기 게이트 구동회로부와 데이터 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 적어도 하나와 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는 평판표시장치를 제공하는 것을 특징으로 한다.
- <26> 상기 화소부를 구성하는 적어도 하나의 박막 트랜지스터는 게이트영역 또는 드레인영역에 오프셋영역을 구비한다. 오프셋영역은 지그재그형상을 갖거나 또는 게이트 구동회로부 또는 데이터 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터보다 길이가 길거나 또는 폭이 작은 구조를 갖는다.
- <27> 이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
- <28> 도 2는 본 발명의 유기전계 발광표시장치에 있어서, 회로부를 구성하는 박막 트랜지스터의 평면구조를 도시한 것이다.
- <29> 도 2를 참조하면, 화소부를 구성하는 박막 트랜지스터는 폴리실리콘막 등으로 이루어진 반도체층(220)과, 게이트전극(240) 및 소오스/드레인 전극(261), (265)을 구비한다. 상기 반도체층(220)은 게이트전극(240)에 대응하는 채널영역(224)과, 상기 채널영역(224)의 양측에 형성된 소오스/드레인 영역(221), (225)을 구비한다. 상기 소오스/드레인 전극(261), (265)은 콘택(251), (255)을 통해 상기 소오스/드레인 영역(221), (225)과 전기적으로 연결된다.



- <30> 도 3a 및 도 3b는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 게이트 구동회로부 또는 데이터 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터의 제1예를 도시한 것이다. 도 3a는 박막 트랜지스터의 평면구조를 도시한 것이고, 도 3b는 도 3a의 3B-B' 선에 따른 박막 트랜지스터의 단면구조를 도시한 것이다.
- <31> 도 3a 및 도 3b를 참조하면, 구동회로부의 박막 트랜지스터는 반도체층(320), 게이트전극(340) 및 소오스/드레인 전극(361), (365)을 구비한다. 상기 게이트전극(340)은 상기 반도체층(320)에 대응되는 멀티플 게이트(341), (345)를 구비한다.
- <32> 상기 반도체층(320)은 상기 게이트전극(340)의 멀티플 게이트(341), (345)에 각각 대응되는 멀티플 채널영역(323), (327)과, 상기 채널영역(323), (327)의 일측에 형성된 고농도 소오스/드레인 영역(321), (325)을 구비하는 "ㄷ" 자형 구조를 갖는다. 또한, 상기 반도체층(320)은 상기 멀티플 게이트(341), (345)사이 즉, 멀티플 채널영역(323), (327)사이에 형성된 오프셋영역(330)을 더 구비한다. 상기 소오스/드레인 전극(361), (365)은 콘택(351), (355)을 통해 반도체층(320)에 형성된 고농도 소오스/드레인 영역(321), (325)과 전기적으로 각각 연결된다.
- <33> 상기 오프셋영역(330)은 지그재그형상을 갖으며, 상기 고농도 소오스/드레인 영역(321), (325)과 동일한 도전형을 갖는 불순물이 상기 소오스/드레인 영역의 도핑농도보다는 낮은 농도로 전체 또는 부분적으로 도핑된 저농도 불순물영역 또는 불순물이 도핑되지 않은 진성영역(intrinsic region)으로 이루어진 고저항영역이다.
- <34> 도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 화소부의 박막 트랜지스터의 제2예를 도시한 것이다. 도 4a 는 박막 트랜지스터의 평면구조를 도시한 것이고, 도 4b는 도 4a의 4B-4B'선에 따른 박막 트랜지스터의 단면구조를 도시한 것이다.

- <35> 도 4a 및 도 4b에 도시된 화소부의 박막 트랜지스터는 도 3a 및 도 3b의 제1예에서와 같이 멀티플 게이트사이의 오프셋영역의 형상을 변경하여 저항값을 변화시켜 주는 것이다.
- <36> 즉, 화소부의 박막 트랜지스터는 "ㄷ"자형 구조를 갖는 반도체층(420)과, 게이트전극(440) 및 소오스/드레인 전극(461), (465)를 구비한다. 상기 게이트전극(440)은 상기 반도체층에 대응하는 멀티플 게이트(441), (445)를 구비한다. 상기 소오스/드레인 전극(461), (465)는 상기 반도체층(420)의 고농도 소오스/드레인 영역(421), (425)과 콘택(451), (455)을 통해 각각 전기적으로 연결된다.
- <37> 상기 반도체층(420)은 상기 게이트전극(440)의 멀티플 게이트(441), (445)에 각각 대응하는 멀티플 채널영역(423), (427)과, 각 멀티플 채널영역(423), (427)의 일측에 형성된 고농도 소오스/드레인 영역(421), (425)을 구비한다. 또한, 상기 반도체층(420)은 상기 멀티플 채널영역(423), (427)사이 즉, 상기 멀티플 게이트(441), (445)사이에 형성된 오프셋영역(430)을 구비한다.
- <38> 상기 오프셋영역(430)은 통상적인 오프셋영역의 폭보다 작은 폭을 갖도록 형상을 변경하여 상대적으로 큰 저항값을 갖는다. 상기 오프셋영역(430)은 상기 고농도 소오스/드레인 영역(321), (325)과 동일한 도전형을 갖는 불순물이 상기 소오스/드레인 영역의 도핑농도보다는 낮은 농도로 도핑된 저농도 불순물영역 또는 불순물이 도핑되지 않은 진성영역(intrinsic region)으로 이루어진 고저항영역이다.
- <39> 제2예의 박막 트랜지스터와 같이 오프셋영역의 형상을 변경하는 방법으로는, 길이(Ld)는 일정하게 유지하면서 폭(Wd)을 감소시켜 주거나, 폭(Wd)은 일정하게 유지하면서 길이(Ld)를 증가시켜 주거나, 또는 폭(Wd)을 감소시키고 길이(Ld)를 증가시켜 오프셋영역(430)의 크기(Wd/Ld)를 변경시켜 줌으로써, 오프셋영역의 저항값을 변경할 수도 있다.

- <40> 제1 및 제2예에 따르면, 상기 화소부의 박막 트랜지스터는 멀티플 게이트사이에 오프셋 영역을 형성하고, 상기 오프셋영역의 형상을 지그재그로 변경하거나 또는 크기를 변경하여 줌으로써, 저항값을 증가시켜 준다. 따라서, 구동 회로부를 도 2에 도시된 박막 트랜지스터로 구성하고, 화소부를 도 3a 및 도 3b 그리고 도 4a 및 도 4b 에 도시된 바와같은 멀티플 게이트사이에 고저항 오프셋영역을 구비한 박막 트랜지스터로 구성하면, 구동회로부는 통상적인 유기전계 발광표시장치와 같은 고속동작특성을 유지함과 동시에 화소부는 박막 트랜지스터의 저항증가에 따라 EL 소자로 흐르는 전류를 감소시켜 수명을 연장시킬 수 있다.
- <41> 즉, 제1 및 제2예에 화소부의 박막 트랜지스터에 있어서 게이트영역을 멀티게이트하부의 멀티채널영역과 멀티게이트사이의 오프셋영역이라 하고, 도 2에 도시된 구동회로부의 박막 트랜지스터에 있어서 게이트영역을 게이트하부의 채널영역이라 가정하면, 구동회로부의 박막 트랜지스터의 게이트영역은 통상적인 박막 트랜지스터에서와 같이 작은 저항값을 가지므로 고속 동작특성을 유지할 수 있다. 한편, 화소부의 박막 트랜지스터의 게이트영역은 오프셋영역의 형상변경에 따라 커다란 저항값을 가지므로, EL전류를 통한 전류의 흐름을 조절하여 적절한 휘도를 발생하므로 소자의 수명을 연장시킬 수 있다.
- <42> 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 화소부의 박막 트랜지스터의 제3예를 도시한 평면도이다.
- <43> 도 5를 참조하면, 화소부를 구성하는 박막 트랜지스터는 폴리실리콘막 등으로 이루어진 반도체층(520)과, 게이트전극(540) 및 소오스/드레인 전극(561), (565)을 구비한다. 상기 반도체층(520)은 게이트전극(540)에 대응하는 채널영역(524)과, 상기 채널영역(524)의 양측에 형성된 소오스/드레인 영역(521), (525)을 구비한다. 상기 소오스/드레인 전극(561), (565)은 콘택(551), (555)을 통해 상기 소오스/드레인 영역(521), (525)과 전기적으로 각각 연결된다.



- <44> 상기 반도체층(520)은 채널영역(524)과 드레인 영역(525)사이에 오프셋영역(527)을 더 구비한다. 상기 오프셋영역(527)은 지그재그형상을 갖는다. 제3예의 박막 트랜지스터와 같이 드레인 오프셋영역의 형상을 변경하는 또 다른 방법으로는, 드레인영역의 길이는 일정하게 유지하면서 드레인영역의 폭을 감소시켜 주거나, 폭은 일정하게 유지하면서 길이를 증가시켜 주거나, 또는 폭은 감소시키고 길이를 증가시켜 오프셋영역(527)의 크기를 변경시켜 주는 방법이 있다.
- <45> 제3예에 따른 화소부의 박막 트랜지스터는 드레인 영역(525)만이 오프셋영역(527)을 구비하는 것으로 예시하였으나, 소오스/드레인영역(521), (525) 모두에 오프셋영역을 형성할 수도 있다.
- <46> 제3예에 따르면, 상기 화소부의 박막 트랜지스터는 드레인영역(525)에 오프셋영역(527)이 형성되어 저항값이 증가한다. 따라서, 구동 회로부를 도 2에 도시된 박막 트랜지스터로 구성하고, 화소부를 도 5에 도시된 바와같은 드레인 오프셋영역을 구비한 박막 트랜지스터로 구성하면, 구동회로부는 통상적인 유기전계 발광표시장치와 같은 고속동작특성을 유지함과 동시에 화소부는 박막 트랜지스터의 저항증가에 따라 EL 소자로 흐르는 전류를 감소시켜 수명을 연장시킬 수 있다.
- <47> 즉, 제3예에 따른 화소부의 박막 트랜지스터는 드레인영역의 저항값을 드레인 오프셋영역의 형상을 변경하여 변화시켜 주므로써, 구동회로부의 박막 트랜지스터의 드레인영역은 통상적인 박막 트랜지스터에서와 같이 작은 저항값을 가지므로 고속동작특성을 유지시켜 주고, 화소부의 박막 트랜지스터의 드레인영역은 큰 저항값을 가지므로, EL전류를 통한 전류의 흐름을 조절하여 적절한 휘도를 발생하므로 소자의 수명을 연장시킬 수 있다



<48> 본 발명의 실시예에서는, 화소부의 박막 트랜지스터는 멀티플 게이트사이에 고저항의 오프셋영역을 형성하거나 또는 드레인영역에 고저항의 오프셋영역을 형성하여 줌으로써, 오프셋 영역의 도핑상태에 따라 화소부의 박막 트랜지스터의 저항값을 변화시켜 EL소자로 흐르는 전류를 조절하였는데, 화소부를 구성하는 모든 박막 트랜지스터에 모두 오프셋영역을 형성하거나 또는 해당하는 박막 트랜지스터에만 오프셋영역을 형성하여 줄 수도 있다.

<49> 본 발명의 실시예에 따른 고저항의 오프셋영역은 화소부를 구성하는 모든 박막 트랜지스터에 적용될 수도 있으며, 또한 화소부를 구성하는 박막트랜지스터중 적어도 하나, 예를 들어 EL 구동용 박막 트랜지스터에만 적용할 수도 있다.

<50> 본 발명의 실시예에서는 반도체층이 "ㄷ"자형 구조를 갖으며 게이트전극이 듀얼 게이트를 갖는 것을 예시하였으나, 반도체층 및 게이트의 구조는 화소부의 박막 트랜지스터의 저항값을 변화시켜 주는 구조는 모두 가능하다.

【발명의 효과】

<51> 상기한 바와같은 본 발명의 실시예에 따르면, 화소부의 박막 트랜지스터의 게이트오프셋 영역 또는 드레인 오프셋영역의 형상을 변화시켜 게이트영역 또는 드레인영역의 저항값을 변경시켜 줌으로써, 고속동작특성을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 소자의 수명을 연장시켜 줄 수 있는 이점이 있다.

<52> 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

**【특허청구범위】****【청구항 1】**

다수의 화소가 배열된 화소부와; 상기 화소부의 화소를 구동시켜 주기 위한 구동회로부를 포함하며,

상기 화소부와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터는 게이트영역이 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 화소부를 구동하는 박막 트랜지스터와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 하나의 박막 트랜지스터는 게이트영역이 지그재그형상을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 3】

제1항에 있어서, 상기 화소부를 구동하는 박막 트랜지스터와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 하나의 박막 트랜지스터의 게이트영역은 다른 박막트랜지스터보다 길이는 같고 폭이 작거나, 폭은 같고 길이가 길거나 또는 폭은 작고 길이는 긴 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 4】

제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 하나의 박막트랜지스터는 멀티플 게이트를 구비하고, 상기 멀티플 게이트사이에 고저항 오프셋영역을 구비하는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 5】

제4항에 있어서, 상기 하나의 박막 트랜지스터의 게이트오프셋영역은 지그재그형상을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 6】

제4항에 있어서, 상기 하나의 박막 트랜지스터의 게이트 오프셋영역은 다른 박막트랜지스터보다 길이가 길거나 또는 폭이 좁은 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 7】

제4항에 있어서, 상기 하나의 박막 트랜지스터는 화소부를 구성하는 박막 트랜지스터중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 8】

다수의 화소가 배열된 화소부와; 상기 화소부의 화소를 구동시켜 주기 위한 구동회로부를 포함하며,

상기 화소부와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터는 적어도 드레인영역이 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 9】

제8항에 있어서, 상기 화소부를 구동하는 박막 트랜지스터와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 하나의 박막 트랜지스터는 드레인영역이 지그재그형상을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 10】

제8항에 있어서, 상기 화소부를 구동하는 박막 트랜지스터와 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 하나의 박막 트랜지스터의 드레인영역은 다른 박막트랜지스터보다 길이는 같고 폭이 작거나, 폭은 같고 길이가 길거나 또는 폭은 작고 길이는 긴 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 11】

제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 하나의 박막트랜지스터는 적어도 드레인영역이 고정항 오프셋영역을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 12】

제8항에 있어서, 상기 하나의 박막 트랜지스터의 드레인 오프셋영역은 지그재그형상을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 13】

제8항에 있어서, 상기 하나의 박막 트랜지스터의 드레인오프셋영역은 다른 박막트랜지스터보다 길이가 길거나 또는 폭이 좁은 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 14】

제11항에 있어서, 상기 하나의 박막 트랜지스터는 화소부를 구성하는 박막 트랜지스터중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 15】

다수의 화소가 배열된 화소부와; 상기 화소부의 화소를 구동시켜 주기 위한 게이트구동회로부와 데이터 구동회로부를 포함하며,

상기 화소부를 구성하는 박막 트랜지스터중 적어도 하나는 상기 게이트구동회로부와 데이터 구동회로부를 구성하는 박막 트랜지스터중 적어도 하나와 서로 다른 기하학적인 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 16】

제15항에 있어서, 상기 화소부를 구성하는 적어도 하나의 박막 트랜지스터는 게이트영역 또는 드레인영역에 오프셋영역을 구비하는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 17】

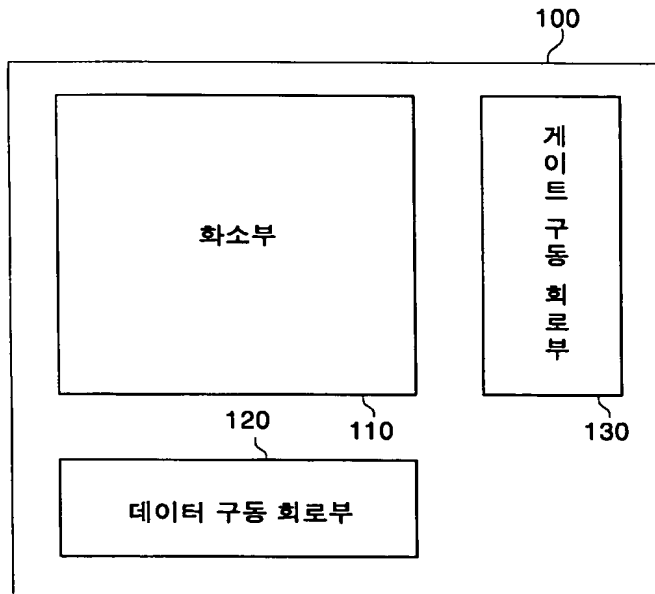
제16항에 있어서, 상기 화소부를 구성하는 적어도 하나의 박막 트랜지스터의 오프셋영역은 지그재그형상을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【청구항 18】

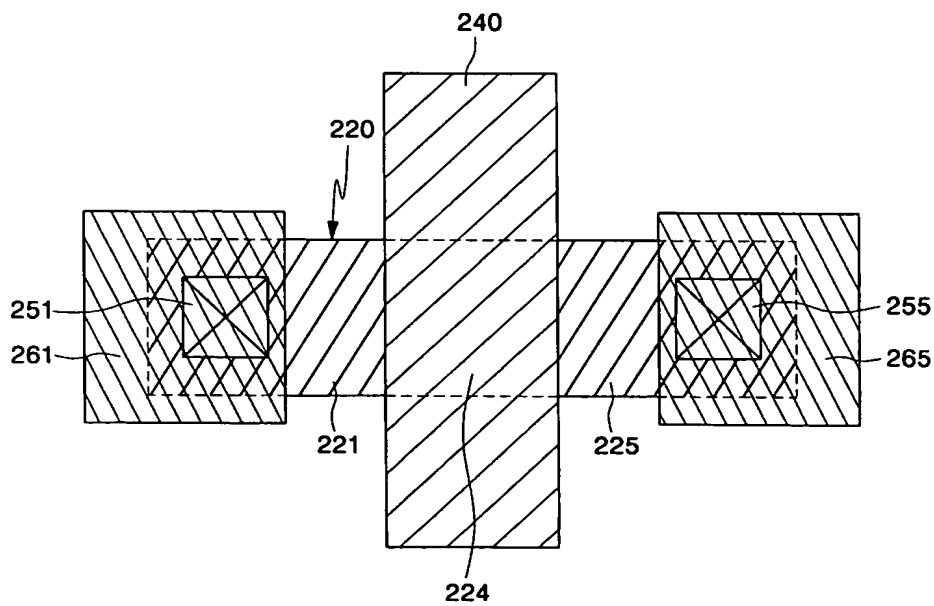
제16항에 있어서, 상기 화소부를 구성하는 적어도 하나의 박막 트랜지스터의 오프셋영역은 다른 박막 트랜지스터보다 길이가 길거나 또는 폭이 작은 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

【도면】

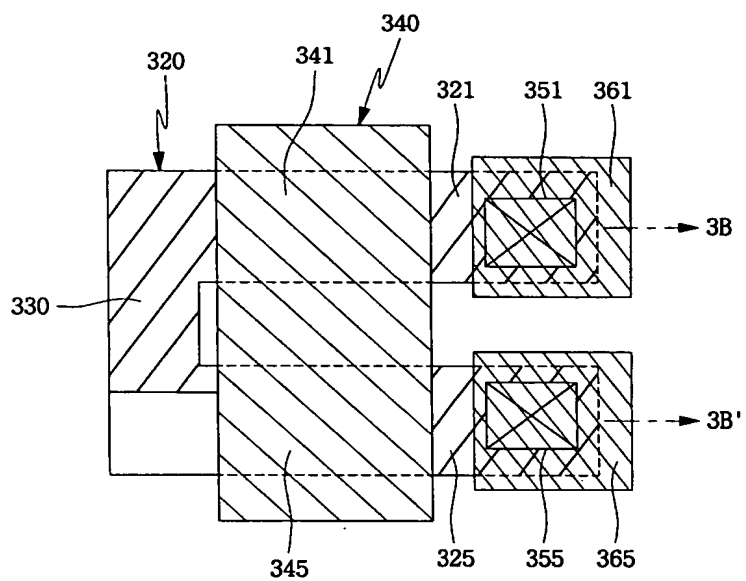
【도 1】



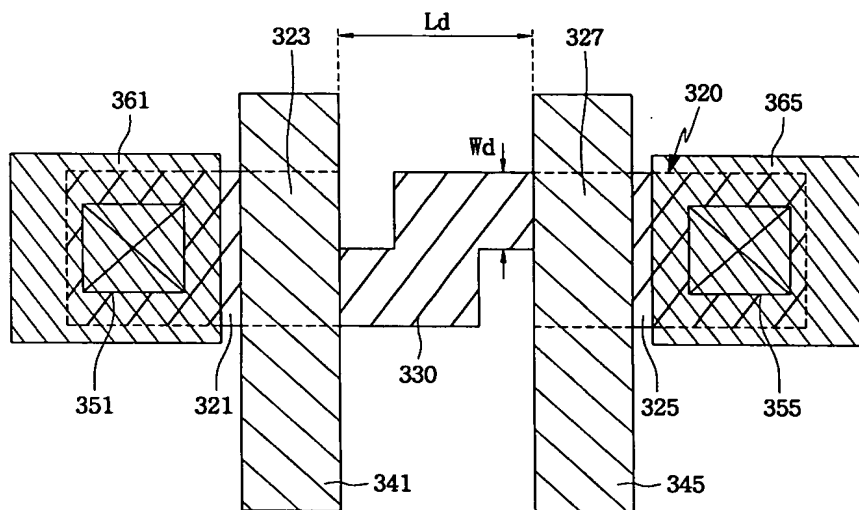
【도 2】



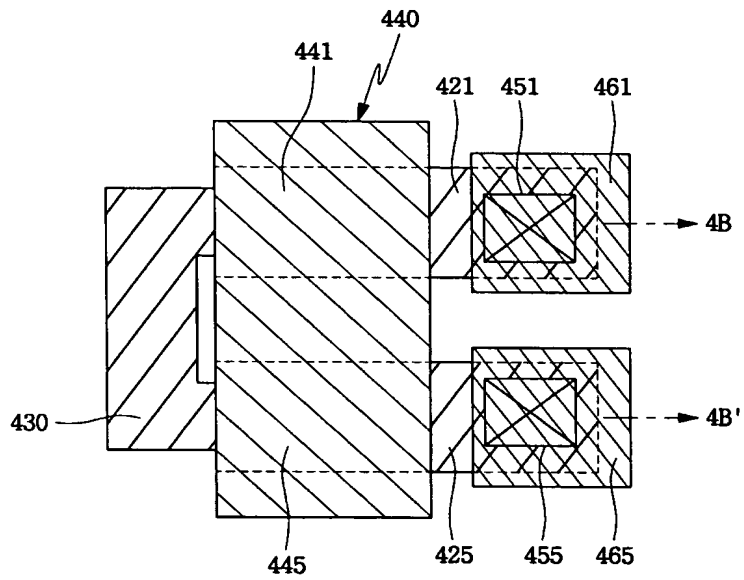
【도 3a】



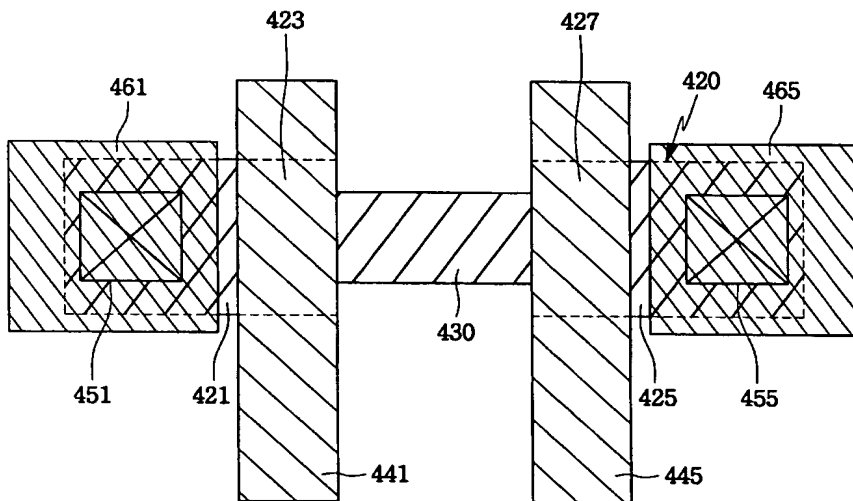
【도 3b】



【도 4a】



【도 4b】



【도 5】

